

Aalen, am 28.9.2018



Einladung zum 2. FINO-Forum

Liebe Freunde und Wegbereiter der Oberflächentechnik.

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass das Forschungsinstitut für Innovative Oberflächen FINO am 23.11.2018 um 13.30 Uhr das 2. FINO-Forum abhalten wird. Die wissenschaftliche Veranstaltung zu Themen der Oberflächentechnik findet im zweijährigen Turnus in der Aula der Hochschule Aalen statt.

Das 1. FINO-Forum im Jahr 2016 war mit etwa 130 Teilnehmern aus Industrie und Forschung ein unerwartet großer Erfolg, dem vielerlei Lob von Seiten der Teilnehmer gespendet wurde. Nicht nur deswegen gelang es uns auch für die diesjährige Veranstaltung ein attraktives und spannendes Programm zusammen zu stellen, welches dieser Einladung beigelegt ist.

Wir, die Institutsleitung des FINO, möchten Sie hiermit herzlich zu unserer Veranstaltung einladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Sollte das beigelegte Programm auf Ihr Interesse stoßen, so freuen wir uns allerdings, wenn Sie sich unter fino@hs-aalen.de anmelden. Dies ermöglicht uns eine reibungsfreiere Planung.

Mit freundlichem Gruß

Prof. Dr. J. Albrecht

Prof. Dr. B. Hader

Prof. Dr. T. Sörgel



2. FINO-Forum



Freitag, den 23.11.2018, 13.30 Uhr
Aula, Hochschule Aalen

- 13.30 Uhr **Prof. Dr. Timo Sörgel**, FINO, Hochschule Aalen
Eröffnung und Begrüßung
- 13.45 Uhr **Prof. Dr. Gerhard Schneider**, Rektor, Hochschule Aalen
Grußwort
- 14.00 Uhr **Dr. Sven Twardy**, Oerlikon Balzers Coating Germany GmbH, Bingen
Vakuumbeschichtung und Verschleißschutz - oder warum es auf dieselbe Frage immer wieder eine neue Antwort gibt
- 14.30 Uhr **Dr. Stefanie Drenslar**, MTV Metallveredlung GmbH, Solingen
Dispersionsabscheidung in der Galvanotechnik (vorläufiger Titel)
- 15.00 Uhr **Prof. Dr. Gisela Schütz**, MPI für Intelligente Systeme, Stuttgart
Nanomaterialien im Röntgenlicht
- 15.30 Uhr **Prof. Dr. Joachim Albrecht**, FINO, Hochschule Aalen
Schlaue Substrate für Oberflächen nach Maß
- 16.00 Uhr *Diskussion und Poster bei Kaffee und Kuchen*